

優先权主張

国 名 アメリカ合衆国 出 頃 日 1974年3月14日 出 頃 6号 451,259

特 許

題(特許法第88条ただし書) の見定化よる特許出版。)

昭和50年3月14日

特許庁長官 新工業 英雄 殷

1. 発明の名称

ッッタイ カルベオロ チョウンパカウンリカのキセロゲルを支持体とする触媒及びその調製方法

2. 特許請求の範囲に記載された発明の数

17

3. 発明者

住 所 アメリカ合衆国 45215 オハイオ, ヨミング ウエスト シャーロット アヴエニュー 58

氏 名 オービル デアシイ フランプトン

国 箱 アメリカ合衆国

4. 特許出願人

住 所 アメリカ合衆国 10016 エヌ、ワイ、ニユー ヨー・ク, パーク アヴエニユー・99

名 称 ナンヨナル デイステイラーズ アンド ケミカル

コーポレーション

代表者

国 籍 アメリカ合衆国

4字 計 方 50. 3.14

明 細 鲁

1. (発明の名称)

シリカのキセロゲルを支持体とする触媒及びそ の調整方法

2. (特許請求の範囲)

(2) 前記の蒸気処理されたキャロゲルは、「マーチン」直径 0.5~25.0 mm、かさ密度 0.35~0.75 g/c、気孔容積 0.4~2.2 ml/g、BET表面積 20~800 m²/g、 かよび 50 の粒子について4.0ポンド以下でない平均破砕強度を有し、且つ既貴基準重量で S102 99 g以上、Fe₂O₃ 0.01

(19) 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 51-1389

3公開日 昭51. (1976) 1.8

②特願昭 50-30272

②出願日 昭50 (1975) 3 ノ4

審査請求 未請求

(全11頁)

庁内整理番号 フッケノ 4/ 6518 4A 6956 43 6518 4A 7308 44

52日本分類

13891 138902 138933 15 F131.1 16 A011 ① Int.Cl².

BOIJ 21/08

BOIJ 24/40

COIB 34/16/

BOID 54/34

COTB

~ 0. 0 3 多、 Na ₂O 0. 0 2 ~ 0. 0 9 多、 かよび AL₂O₃ 0. 4 多以下の化学組成を有することを特徴とする前項 1 に 記載の触媒。

- (3) 「マーチン」直径 2.0 ~ 5.0 cm、かさ密度 0.42 ~ 0.70 9/cc、および 気孔容積 0.44 ~ 1.15 cm/9 であることを特徴とする前項 2 に 記載の触媒。
- (4) 前記の活性触媒物質はパラジウムであることを特徴とする前項1~3に記載の触媒。
- (5) 前記活性触媒物質は更に H₃PO₄ を含むと どを特徴とする前項 4 に記載の触媒。
- (6) 中位または正規の密度を有するシリカのキセロゲルを300℃以下の温度で蒸気処理し、生成する該蒸気処理されたキセロゲルに前配活性触媒物質を付着することを特徴とする前項1に記載の触媒を調製する方法。
- (7) 付着される前記活性触媒物質は、活性触媒の予備的物質であり、前記やセロゲルを含受した 後に散活性触媒に変換されることを特徴とする前項 6 に配載の方法。

- (8) 前記キセロゲルは粒子の形であることを特徴とする前項もまたは7に記載の方法。
- (9) 前記キセロゲルは押出体の形であることを 特徴とする前項もまたは7 K記載の方法。
- (0) 前記予備的物質の含浸は、該予備的物質の 水器液またはアルカリ性添液によつて行われることを特徴とする前項7~9に記載の方法。
- (1) 前記補助的物質はアルカリ性媒質で該活性 触媒に変換されることを特徴とする前項7~9に 記載の方法。
- 02 蒸気処理されるべき前記中位または正規の密度を有するシリカのキセロゲルは、「マーチン」直径0.5~25.0 mm、かさ密度0.35~0.75%/CC 気孔容積0.4~2.2 ml/9、BET 表面積200~9.00 m²/9、および50の粒子で2.0ボンドを下らない平均破砕強度を有し、且つ乾量基準重量でSiO299%以上、Fe2O30.01~0.03%、Na2O0.02~0.09%、およびA42O30.4%以下の化学租成を有することを特徴とする前項6~11に記載の方法。

3. (発明の詳細な説明)

本発明はシリカゲルに関する。シリカゲルを触 **4**の支持体として使用することはよく知られてい る。このシリカゲルは、固体性質のコロイド系で あり、凝集構造を形成する水和状態において縮重 合された珪酸のコロイド状粒子から成つている。 とれは、小さい、不通気性の、密な、ほぼ球形 (直径約100Å)の粒子が、般分開いた状態に 即ちゆるく不規則に詰合わされた集合体である。 **該粒子は、ゲルが結晶質でないので球状であると**。 思われている。またこの球は同一物質のブリッジ (横)、まっはフイレット(隅肉状のもの)によ つて結合していると思われている。この凝集体内 の気孔系は該基本粒子と、比表面積、気孔容積を よび気孔道径によつて特徴づけられるような気孔。 の集合組織との間の開放空間によつて形成され、 前記基本粒子のサイメと詰合い状態によつて左右 される。シリカゲルには一般に2つの型式がある。 即ちキセロゲルとエアロゲルである。

エアロゲルは、ゲル化した珪酸裕液の液相が、

- 13 「マーチン」直径2.0~5.0 mm、かさ密度 0.4?~0.70% なよび気孔容積0.44~ 1.15 ml/8 であることを特徴とする方法。
- 0.0 特許請求の範囲第12項に記載の方法において、前記キセロゲルは、かさ密度0.35~0.48 9/C、気孔容積0.80~2.2 ml/9 および BET 表面積200~500 m²/9 を有する中位の密度のキセロゲルであることを特徴とする前項12に記載の方法。
- (15) 前記キセロゲルは、かさ密度 0.65~0.75 8/cc、気孔容積 0.3~0.5 ml/8、および BET 表面積 600~900 m²/9 を有する正規の密度のキセロゲルであることを特徴とする前項 12 に 記載の方法。
- 16 前記キセログルは149~300℃の温度で蒸気処理されることを特徴とする前項6~15 に記載の方法。
- (17) 固体の支持された触媒を用いる固定ペッド 式触媒方法において、特許請求の範囲第1項に記 取の触媒を用いることを含む改良された方法。

もしもゲルが液体から直接に乾燥したならば起るであろう収縮を回避するようにと気相によつて交代された場合の酸ゲルである。例えば、キスラー(Kistler)は、酸ゲル内の水の大部分をアルコールと交代させ、酸ゲルをオートクレーブの中でアルコールの臨界温度以上に加熱し致相と気相の間にメニスカスが存在しないようにし、さらに蒸気を抜くことによつて、シリカのエアロゲルを調製した。このようにして、被相は酸ゲル構造が液相と気相の界面の表面帳力による圧竭力を受けることなく除去された。

キセロゲルは、ゲル化された珪酸の水溶液から 蒸発により水を除去することによつて調製される。 液相の蒸発は、核ゲルの表面における気孔の中で メニスカスを形成し、その結果核液体の表面張力 が核ゲルの塊に強い圧縮力を及ぼす。核ゲルが密 になり得る程度は、核表面張力による圧縮と核ゲ ル構造の圧縮に対する抵抗との間の平衡によつて 定まる。圧縮は気孔の直径が小さい程増大し、圧 縮に対する抵抗は、筋込み密度が高い程増大する

特開 照5!-1389(3)

該ゲルの強度に、更に合体した構造体に一層強く た右される。従つて、極めて小さい復限のシリカ 単位で構成され且つ低いシリカ濃度で形成された 高い比面積のゲルは、乾燥の際に大きく収縮し細 かく破砕される。

ンリカゲルの技術の多くは、 乾燥の際に収縮または破砕が起らず触媒ペースとして適当であるような高い強度のゲル塊をつくる問題を伴う。 また一方では、 極めて軽く且つ脆くて細かな粉末に容易にくだかれ、 プラスチック、 ゴム等に入れるフィラーとして用いるゲルをつくる重要な技術が開発された。しかしこの型のキセロゲルは、 固定ペッドにおける触媒の支持体には適しない。

他の周体形式のシリカは、結晶質の石英、鱗珪石または鱗石英、およびクリストパル石を含むが これらは部分的に非多孔質であるので、一般に触 葉支持体としては適当でない。これはオパール即 ち非結晶形シリカについてもあてはまる。

ペレット化した珪藻土は、多孔質構造を有し破 砕に対してかなり抵抗するので、時により触媒支 持体として用いられる珪質材料として天然に発生 する形のものである。しかしこれは、多くの触媒 反応に有等とみられるアルミナおよび鉄の不納物 をも含んでいる。

シリカゲルの熱水処理の1つの型式を触媒支持 体としての使用に結びつけることに関してかなり 多数の文献がある。例えば、 Czarny その他は、 Przem. Chem. 46(4), 203~207(1967) に、水の圧力(熱水処理)の影影に関する研究を 発表し、これらのゲルを気孔構造の触媒性に及ぼ す影響の研究に利用することを提案した。ドイッ 国特許第2,127,649号では、巨視的シリカゲ ルの球を蒸気と水様性アンモニアとの中で10パ ールの圧力においてる時間加熱することによつて 調製し、生成する材料が触媒過程に用いられると とを教えている。フランス国特許第1,585,305 号は、シリカゲルの表面を、水としての容積が10 **まという程度の低いアルコール蒸気中の熱処理を** 用いて、その活性を低下させることなくまたはそ の性質を変えることなく硬化する方法に関するも

のである。Schlaffer その他は、J. Phys. Chem. イタ(5)、1530~6(1965)に、シリカゲルとアルミナゲルを中温度乃至高温度における蒸気に露出させる際に発生する物理変化を試験し、シリカゲルの表面積と気孔容積は、該蒸気露出を継続する際のこれに対する安定性が、シリカーアルミナのクラッキング触媒と比べて低いことがわかつたと発表している。

その他、シリカゲルの破砕強度を蒸気または水の処理によつて増大することに関する技術文献もある。例えば、Bolnikov その他の、Zh. Prikl. Kbim-38(10),2157~65(1965)、およびSultanovによるロシア国特許第281,431号を参照されたい。気孔特性を変えるシリカゲルの蒸気処理に関する他のいくつかの文献もある。

ドイツ国特許第2,237,015号は、処理されるシリカゲル担体に支持された燐酸水和触媒に関する。このシリカゲル担体材料は、増大された破砕強度の材料を得るために、200~350℃、好選には250~300℃の温度の蒸気または蒸

気と窒素の混合物で30~1500 peigの圧力のもとに処理される。

このドイツ国特許は、シリカゲルの該蒸気処理がその設砕強度を増大すると教えているけれども該ゲルの破砕強度そのものは前記換酸含料触媒に移り得ない点に注目することが重要である。例えば、処女品位571Dのシリカのキセロゲルの費料は、4.7ポンド14まで2ポンドに毎しいか2ポンド以下という平均破砕強度を持つのに対し、該キセロゲルから作られた燐酸のオレフイン系触媒は2ポンド72まで2ポンド以下というはるかに低い平均破砕強度を有する。

我々は今や、あるシリカのキセロゲルを蒸気処理するととによつて、改良された破砕強度のキセロゲルを得るととが可能であり、これを各種の触
嫉物質の支持体として用いることができるし、また生成する触媒は改良された破砕強度を有し、更にこれから詳しく説明するような予期しなかつた驚くべき利点のあることを知つたのである。

本発明は、固定ペッドに支持された触媒に関し

更に詳しくは該支持体がある既定の温度条件のもとに蒸気で処理されたシリカのキセロゲルであるような固定ペット支持の触媒に関する。なお、詳しくいえば、本発明は、活性の触媒物質と予備形成された支持体とを含み、該活性触媒が、元素の周期律表の群「B. II B. IV B. V. V. B. VI B. VI B. V. V. D. V. D. V. V. D. V. V. D. V. D. V. D. V. D. V. V. D. V. D. V. D. V. D. V. V. D. V. D. V. V. D. V. V. D. V. V. D. V. V. D. V. D

本発明の好適実施例によれば、改良された破砕 抵抗性を有するシリカのキャログルは、前配活性 触媒物質を付着する前に蒸気処理によつて調製さ れる。前述のように、キャログルは強くて硬い塊 かまたは極めて軽くて脆いゲルとして作られるこ とができる。本発明の触棋として減するものは前 者だけである。

従つて体発明の触媒を調製するのに用いられる

・シリカゲルは、正規の密度(RD)か中位の密度
(ID)を有するシリカのキセロゲルかまたはID
抽出体の何れかで、次の性質によつて特徴づけられるものでなければならない。

「マーチン」直径:

0.5~25.0 ㎞、好適には2.0~5.0 ໝ かさ密度:

0.35~0.75 P/cc 好適には0.42~0.70 P/sec 気孔容積:

0.40~2.2 ml/g 好適には0.44~1.15 ml/g BET表面積: 200~900 m²/_g

化学組成: SiO₂ >99% (乾量基準)

Fe₂O₃ 0.01~0.03%(乾量基準)

Na_oO 0.02~0.09%(吃量基準)

AL2O3 0.4% (乾量基準)

50の粒子の平均破砕強度(乾燥状態):

>20ポンド

該キセロゲルの平均破砕強度は、平行な板の間で1つの粒子をよりやく砕くのに必要な最小の力を測定する chatilion ペレット試験機で決定され

る。

中位の密度のキセロゲルは、かさ密度 0.35~0.48% CC 気孔容積 0.80~2.2 m/8 および B L T 表面積 2.00~500m²/8 を有する。正規の密度のキセロゲルは、かさ密度 0.65~0.75% CC 気孔容積 0.3~0.5 m/8 および B E T 表面積 6.00~900m²/8 を有する。適当なキセロゲルは市場で入手できる。中位密度の材料は、メブリーランド州バルチモアのW.R. Grace E Co.の支社、Davison 化学工業会社製等級 5.7 の中位密度(ID) シリカゲルと、ブラバマ州モビールの Eagle 化学工業会社製3~12メッシュのI D シリカゲルの例が挙げられる。正規密度 (RD) のキセロゲルは、前記の Davison 化学工業会社製等級 0.3の正規密度ゲルの例が挙げられる。

酸シリカゲルは、反応器に入れられ、次に大気から密閉され、窒素等の不活性ガスで空気を浄化される。 骸キセロゲルは、圧力のもとに加熱されながらその処理温度が前配反応器の入口ソーンをよび出口ゾーンの両方で到違されるまで水蒸気に

選出される。加熱は、酸反応器を加熱するかまた は酸反応器を介して水蒸気で随意に飽和された高 温の不活性ガス流を通すことによつて達成される。 しかし、液体の水が全く存在しないことが重要で ある。

 ガスとしては満足なるのである。酸ゲルが冷却した後、酸反応器は大気圧またはそれ以下に被圧される。

別のやり方として前配シリカのキセロゲルが圧 力容器に装入され、次に該圧力容器が不活性ガス で加圧されることもできる。眩キセロゲルは次に **蒸気状態の水だけが酸ゲルをとりまく酸不活性ガ** スと混和しながら加熱される。眩不活性ガスは水・・ 蒸気で飽和した状態に保たれる。これは、例えば 最初から該容器に液体の水を装入すると共にこれ。 を分離させ胶キセロゲルと接触しないように保持 することによつて達成することができる。次に眩 - 容器は閉じられ、加圧され、外部から加熱される。 この場合、該液体の水も加熱され蒸発し周囲のガ スをあらゆる温度の水蒸気で飽和する。水の量は 処理温度で完全に蒸発するように制限されるのが よい。眩処理の終りでは、前配容器は眩処理温度 で減圧され、冷温の湿つた不活性ガスを全面的に 迪され、まだ液体の水を凝縮させないでいる前記 キセロゲルの脱水を起すことなく周囲温度に冷却

Cu. AB. Au. Zn. Cd. Hg. Ti. Bi. Sb. Zr. Hf. V. Nb. Ta. Cr. Mo. W. Mn. Re. N. P. AB. Fe. Co. Ni. Ru. Os. Ir. Rh. Pd. および Pt. とれらの塩、これらの酸化物、これらの酸、これらの合金、これらのヘテロボリ酸またはヘテロボリ酸塩、およびとれらの任意の混合物であり、磺酸溶液または I2 を随意に付加含浸された前記支持体を有する。

これらの触旋は、非常に多数の間定ペット即ち 蒸気または混合された気体と液体のしたたり落ち るペットにおいて、触媒的に促進された工薬的に 貫要な例えば次に挙げるような反応に有用である。 (1)エチレンの酢酸への酸化、(2)酢酸の存在下にな けるエチレンの酢酸ビニルへの酸化、(3)水の存在 下におけるブロビレンのアクリル酸への酸化、(4) キシレンのこれに対応する芳香族の酸、例えば、マ タール酸、イソフタール酸、またはテレフタール 酸への酸化、(5)ブロペンのアクリロニトリルへの アンモニア酸化、(6) n - ブチレンの酸化性脱水素 反応、(7)ニトリルの還元性アミノ化、(8) 内燃機 から出る廃ガスの酸化、(9) 不飽和化合物の水素 される。

生成するキセロゲルは次の特性を有する。 「マーチン」直径:

0.5~25.0 mm、好適には2.0~5.0 mm かさ密度:

0.35~0.7.5% 好頭には0.42~0.70% な 気孔容積:

0.40~2.2 ml/9、好適には0.44~1.15 ml/9
BET 表面積: 20~800 m²/9
50の粒子の平均破砕強度(乾燥状態):

>4ポンド

水 裕 液 な ら び に る 5 0 亡 の 蒸気 に 対 し て 根 械 的 に 安 定 。

この蒸気処理後、 脓キセロゲルは前記活性触媒物質を含浸される。 眩キセロゲルは、ランゲ (Len-ge)の「化学ハンドブック」(改訂10版)の60~61頁に示されているような元素の周期律の群1B. IB. NB. V. VIB. VIB. および VIIに属する元素を特に含む固体触媒の全スペクトルを支持するのに適する。 酸触媒を詳しくいえば、次の元素

加、10オレフインの重合、011パラフイン系炭化水 素の酸化、02 SO₂ の SO₃ への酸化、 03フェノー ルのシクロヘキサノールへの水素化、04オキソ合 成、151ニトロソ化合物の水素化、および191エタノ ールの酢酸への酸化。

る。

れ、酸化反応に有害な塩素イオン、ならびに塩化ナトリウム、苛性ソーダおよび他の不純物を添し去られる。水様性のH3PO4を含浸された場合の生成物は、エチレンを酢酸に酸化させることに対して触媒的に活性である。しかし、蒸気を用いないで処理された正規密度のキセロゲルは、水溶液の存在下で分解し、従つて水溶液を含浸もされないし水溶液で洗浄もされない。更に酸キセロゲルはフルカリ性溶液の存在下ではビラチン状になる。

アルカリのこの存在は、パラジウム塩をナトリウムボロヒドライド、水素、ヒドラジン、ヒドロキシルアミン、CO.NH3 またはアルコール類のようないくつかの可能な電元剤で還元する際非常に有利であることが発見された。しかしアルカリ性務故は、蒸気処理されない中位密度のゲルのデクレビテーション(塩がばちばち焼ける現果)を起し、これらをゼラチン化するので固定ペッドにおける触媒の支持体としては全く不適当である。粉末状の中位密度を有するシリカゲルからの押出体も、アルカリ性溶液にさらされると大いに弱くな

成する彩液を含浸され、乾燥され、そのとき液が ルが殆んど乾燥状態となるまで液彩剤は蒸発させ られる。次に前配予備的物質は、乾燥、 覆元、水 紫添加、酸化、アルカリ処理または銀処理或いは 熱分解の処理方法を単独でまたは組合わせること によつて、 最終の触媒物質に変換される。次に該 ゲルは、もし必要であれば、 適当な溶剤で洗浄され、不都合なイオンまたは無縁の可溶性物質を除 去され、更に比較的おだやかな状態のもとに乾燥 されるのがよい。また次に眩がルは、 もし希望されるか必要であるならば鱗酸またはその他の触媒 的液体を含浸され、更に乾燥されて最終的触媒に つくられるのがよい。

場合によつて、前記蒸気処理されたキセログルは、触媒付着の前にアルカリ性または酸性の溶液で予備処理されると有利なことがある。

他の方法では、前記の触媒物質またはとれらの 予備的物質は、前記蒸気処理されたシリカゲル粒 子が回転する容器の中で転撃され乾燥されている とき、該粒子に噴射されることができる。 正規密度または中位密度の粒子または押出体を 高い温度ならびに圧力における蒸気で予御処理すると、これらは水容液およびアルカリ性容液に対 して機械的に安定となり、 従つて前記触媒を誤製 する際の支持体として適当する。かくして、前記 中位密度を有するシリカのキセロゲルのような高い い比容积または前記正規密度のシリカのキセロゲ ルのような高い比表面積を特徴とするシリカゲル 支持体で触媒を利用できることになる。 更に仕上 つた該触媒を十分な破砕強度を持たせるようにする の間蒸気処理による利点も退加される。

前記の付着に対して前記仕上り触媒に従い様々な方法を用いることができる。金属、金属の混合物、貴金属のごとき金属の合金、金属の酸化物および塩、酸化物の混合物、または金属と酸化物との混合物の付着に適する1つの方法では、前記触媒物質の可溶性予備的物質または可溶性の混合された予備的物質が適当な揮発性溶剤に溶解され、前記の蒸気処理されたシリカのキセロゲルが該生

前記務例処理方法、触媒含浸方法、および触媒 反応は、希望に応じて同一の反応器または別の反 応器の中で行われることができる。

ッリカゲルの電子ミクログラフは、その物理的 構造が100Å程度の直径を有するほぼ球状のあれれるの数合した軽集体として説明され得ること を示している。該基本粒子はSiO4の不規則なる 3元ネットワーク体であり、各珪素原子は4つの 酸素と結合し、また各酸素は2つの珪素と結合している。ある位置では、該基本粒子はSi-O-Si の場によつて互に結合することができる。該粒子の表面は、正規のシリカゲルの親水性の根拠となるヒドロキシル基で被われている。

前配蒸気処理方法は、大きな基本粒子が小さい み本粒子の犠牲のもとに成長する結果となり且つ その気孔の拡大と表面積の損失を招く物質の蒸気 相の移動を伴う。蒸気処理の間に固体物質が移動 すると、接触領域における該物質の付額によつて 該粒子間にフィレット(隅肉)が形成される結果 となる。これによつて該ゲルの破砕強度が高めら

特開 昭51-1389(7)

れるととは軽いない。小さい基本粒子から大きい 基本粒子に物質が移動するととは分子の特性であ る。との本法中、該シリカゲルの骨組は影響され ない。従つて気孔容積は変らない。

またとの変化は、前配の乾いたキセロゲル粒子 および前配活性触媒を含浸されたキセロゲル粒子 の破砕に対する抵抗を増大する結果となる。

以上の論職は本発明の背後にある理論に関する
ことが認められるであろう。これは、本発明の本
質を理解する助けとなるように述べたものであり、
我々は本発明がこれに限定されるつもりではない。

キセロゲル粒子に関していえば、本発明の蒸気 処理の機械的に強化する正規密度に対する効果は 同じ中位密度のキセロゲルに対する効果より一層 著しい。 該中位密度のキセロゲルは、水溶液また はアルカリ性溶液に 受責された際には、 ゼラチン 状になるが砕けたりまたは分解したりすることは ない。 しかし正規密度を有するシリカのキセロゲ ル粒子は、蒸気処理を受けなければ破砕または分 解を起すのである。

Fe (重量多~乾量基準) 0.02 Na₂O (重量多~乾量基準) 0.09

核オートクレーブの底に、しかも該ライナーの 外側に液体の水9 Wを入れた。次に該オートクレープを閉じ、加熱套管でもつて外部から電気的に 270℃に加熱し、自動的に発生する蒸気圧のも とに64時間該温度に保持した。次に該オートクレーブを室温にまで冷却してから開き、蒸気処理 されたゲルを取出した。平均の破砕強度は6.5ポンドに増大していた。

該処理されたキセロゲルを、これにパラジウム 場とクロロ金酸との裕蔽を含炭させることによつ て約1%の Pa および約0.5%の Au を与えるよ りに、パラジウムと金の金属で被い、次にフォル ムアルデヒドのアルカリ性水裕液と共に夫々の金 族に還元させた。

このように調取した触媒 5.8 を、 6.1n (長さ) $\times \frac{1}{2}$ in (内様) のガラス管の 1つのアーム内 に入れ、ガラスウールのブラグで該管の底に据えた。該管を 1.40 での油槽に浸漬し、 1.5 # のエ

次の各例は、本発明を更に説明するためのものではあるが、本発明を限定するわけではない。各例とも特に別の指定がなければ、すべての部および百分率は重量に、すべての温度は摂氏によるものとする。

例 1

Davison 化学工業会社製のもので、米閣構準 系列のもメッシュスクリーンに保持された粒子を 持つ中位密度のシリカキセロゲルの試料を、ガラ スライナーの中に置き、次にこれを250㎡の不 銹鋼オートクレーブに挿入した。該試料は次の特 性を有した。

等級	5	5-7	IDゲ
平均破砕強度(Lba)		2.5	;
気孔容積 (CC/9)		1. 0	4 .
表面模 (m ² /9)	3 5	0	
平均の気孔直径(Å)	1 2	0	
全揮発分(重量第一約955℃)		4. 5	
かさ密度 (LDs/ft ³)	2	7	
SiO ₂ (重量4- 乾量基準)	9	9. 5	

チレンを含み且つ75℃の氷酢酸で飽和された酸素を該氷酢酸に通して泡立てるようにし、1時間に24の流量と10 peig の圧力とを用いて、該ガスを前配ガラス質に当てた。出てゆくガスは、約-70℃の低温トラップを通過して前記液体を凝縮させるようにした。

分析によれば、前記5gの触媒からビニルアセテーナが作られる速度は、最初の5日间で夫々7.3,7.5,7.6,7.5 および7.3 mmo4/hrを示した。

例 2 (比較)

例1における触媒の調製を、前記金属を前記と同じシリカゲルに前記蒸気処理を施すことなく付着することによつて、繰返して行つてみた。 酸ゲルは、フォルムアルデヒトを含む前記アルカリ性水溶液と接触した後、軟い可塑性のゼラチン状の 塊に分解した。

1911 .3

-vison-化学工業会社製-SMR7- 3741)のキセロ ゲル領粒子の押出体150㎡をガラスライナー内 に置き、これを250mの不銹鋼オートクレープ に挿入した。 眩オートクレープの中で眩ライナー の外側に10㎡の液体の水を入れた。 眩オートク レープを閉じ、自動的に発生する蒸気圧のもとに 16時間280℃に電気加熱し、その後に該オー トクレープを冷却して開いた。次に該蒸気処理さ れた押出体に例1に説明したようなパラジウムと 金を被覆した。発生する触媒を、例1に説明した 手順によつて酢酸と酸素の存在下でエチレンをピ ニルアセテートに酸化するのに用いた。最初の5 日間における58の触媒の生産速度は夫々ビニル アセテート 8.25, 8.46, 8.45, 8.49 およ び 8.2 4 mmo 4/hr であつた。

例 4(比較)

蒸気処理を施さないで同一のキセロゲル押出体 を用い、例るの触媒調製を繰返す試みを行つた。 前記アルカリ性還元剤を用いたときゼラチン状の 塊ができ上つた。この物質は固定ペッド式触媒用

(81) 6

平均破砕強度

Na,O

Davison 化学工英会社勢等級 0 3 RD ゲルの正 規密度キセロゲル粒子の試料を8メツシユスクリ ーンに保持した。試料は次の特性を有した。

8.2ポンド

1 19 112 11 12 12	0. 2	•
BET表面積	(m ² / ₉)	800
気孔容称	(cc/g)	0.45
平均気孔直径	(Å)	2 2
全揮発分(重衡	乡-約955℃)	6.0
かさ密度 (9)	/cc)	0.69
祖成 (重量多	- 乾貴基準)	
S10 ₂	•	9 9.7
Fe	•	0.03

これをガラスライナーの中に置き、次に250 **叫の不銹煳オートクレープへ挿入した。該オート** クレープの底の舷ライナーの外側に10㎡の窓体 の水を入れた。眩オートクレープを閉じ、外部か ら電気的に270℃に加熱し、自動発生した蒸気 圧のもとに16時間骸温度に保持した。次に該オ

には適しなかつた。

9¶ 5

例1で調製した触媒を、エチレンを酢酸に酸化 する触媒に変換した。これには、 4.16部の85 % H₃PO₄と136部の脱イオン水とで調製した燐 酸溶液で該触媒を含浸し、引続きとれを加熱銃に よつて発生した高温気流のもとにあつてゆるく回 転する開いたガラス皿の中で該触媒を転撃させた とき該粒子が自由に転動するようになるまで該触 媒を乾拠した。とのH3PO4を含要させた触媒を反 応器の中に置き、これに、150℃、50 psi、 ならびに触媒 1 容に対して 1 尋慮につき 2 9 8 容 の反応ガスという蒸気空間速度において、エチレ ン、酸素、および水蒸気を夫々容積比5:1:4 に混合したガス混合物を油過させた。このエチレ ンと敵素は、触媒的に酢酸とアセトアルデヒドに 変換した。即ち、75%の酸素が、選択度56% の酢酸、選択度も多のアセトアルデヒド、および 選択度約23%のCO。に変換した。選択度の各々 は、反応した全エチレンを基礎にした。

ートクレーブを室温に冷却してから開いて該蒸気 処理されたキセロゲルを取出した。平均破砕強度 は12.6ポンドに増大した。

次にこの蒸気処理された RD キセロゲルに、例 1 に説明したような Pd と Au を被覆した。

例 7 (比較)

同じ正規密度キセロゲル粒子を用いたが前紀蒸 気処埋を施さないで例6の触媒脚製を繰返す試み を行つた。しかし、該ゲルは前配被覆裕液に浸漬 したとき分解し、次化フオルムアルデヒドを含む 前記アルカリ性水溶液と接触したとき、軟いゼラ チン状の塊に変化したのでこの試みは失敗した。

頁径 1/8 in. 長さ約 3/4 in. 比表面積 300 m2/9 および気孔容積 0.45 0c/8 を有する Davison 化学 工業会社製SMRフー3741のIDシリカキセログ ルの押出体60728を、ガラスライナーの中に 置き、次にとれを250㎡の「マグナーダツシユ」 (Magna-Dash)不銹鋼オートクレープに挿入した。 該オートクレーブの中の該ライナーの外側に被体 .

0.02

特開 651-13 89 (9)

の水10世を入れ、該オートクレーブを閉じた。 次に該反応器を280℃に加熱し、自動発生蒸気 圧のもとに17時間核温度に保持し、その後該オートクレーブを周囲温度に冷却した。該押出体を 取出し100℃で2.5時間真空乾燥した。該キセ ロゲル押出体の最終重量は58.219であつた。

アルカリ性フォルムアルデヒド水密液を用いて 1 & Pd と 0.5 & Au を含み酸パラジウムと金を夫々金属に還元する触媒を襲裂した。 該触媒の 3 0 mlを、 8 5 & H₃PO₄ の 2.5 7 % を 2 0 ml に希釈することによつて調製した影液 2 0 ml で処理し、 次に高温気能のもとにおいて回転するガラス皿上で気楽して最終の触媒をつくつた。

眩 最終触媒の30 配を反応器の中に置き、触媒的にプロピレンをアクリル酸に酸化するのに用いた。このときの温度は195℃、圧力は大気圧、用いた混合ガスは、供給速度が10℃/minのプロピレン、供給速度が178℃/minの空気、および供給速度が160℃/minの水蒸気とから成つていた。この構成は、空気とプロピレンの混合物を80

ての水に通過させることによつて達成された。28 時間の損棄後、アクリル酸は、24.8 mmo4/触媒 1 4/hourの割合で生産された。

例 9 (比較)

蒸気処理を施すことなく同一のシリカキセロケルから例8の触媒を調製する試みを行つた。しかし、前記のアルカリ水様性フォルムアルデヒト選元剤で処理したところ、該押出体は固定ペッド式触媒としては不適当な軟いセラチン状の塊に変化したので、これは失敗に帰した。

例 10

Davison 化学工業会社製等級 0 3 KD ゲルの正 規密度を有するキセロゲルのシリカゲルを試料と して8メツシュスクリーンに保持した。該試料は 次の特性を有した。

平均破砕強度	(LDB)	8.2
気孔容積	(CC/8)	0.45
表面積 表面積	$(m^2/9)$	800
平均気孔直径	(Å)	2 2
全揮発分(重量	19-約955℃)	6.0.

かさ密度 (LDs/ft3) 45
SiO₂ (重量多-乾量基準) 99.7
Fe (重量多-乾量基準) 0.03
Na₂O (重量多-乾量基準) 0.03

これをガラスライナーの中に置き、次に250 mlの不銹鋼オートクレーブに挿入した。該オートクレーブの底の該ライナーの外側に液体の水10 mlを入れた。該オートクレーブを閉じ、外部から270℃に電気加熱し、自動発生蒸気圧のもとに16時間該温度に保持した。次に該オートクレーブを室温に冷却してから開いて該蒸気処理されたキセロゲルを取出した。平均破砕強度は126ポンドに増大した。

次に該蒸気処理された正規密度キセロケルに Paを被覆した。

酸 触媒を、 N - ニトロソチメチルアミン (NDMA) から非対称チメチルヒドラジン (UDMH) への連続混合された液 - 気相「トリックル」ペッドによる触媒的水素添加に次のようにして用いた。

200㎡(140.5%)の散触媒を套管式不銹鋼

反応器に接入して後とれを閉じた。該套管に26 での油を通して循環させ、該ペッドを散視度に保 持した。該反応器に窒素を次いで水素を流し込み 水素で60 peigに加圧した。

杉ベッドの上方にある該反応器の頂の口に位置する圧力伝達装置とこれに関連する制御装置とによって制御された弁から入る高い圧力のもとにおける水素で、圧力をも D pei に維持した。かくして、水素は消費される割合で送られた。

液体生産物は、酸ペッドの下方に位置し且つ該 触媒ペッドより下の一点で液のレベルを維持する ように差圧室とこれに関連する制御装置とによつ て制御された弁を録て取出した。

定常状態のもとでは、前配N-ニトロソジメチ ルアミンのかなりな部分が非対称ジメチルヒドラ ジンに水素添加された。

941 1 1

垂直に装着された套管付き不銹網反応器に例10 におけるような正規密度を有するキセロゲルのシリカゲルから調製された触媒200㎡(140.5%) を装入し、該容器を閉じ、次に該套管から高温の油を循環させて該触媒ペットを125℃に加熱すると共に該温度に維持した。

重量で窒素 6 4.1 部、酸素 1 9.5 部、およびエタノール 1 6.4 部から成る 1 2 5 ℃ に予熱され且つ加圧されたガス混合物を、前配反応器の頂で器の頂がある。 下の上が、 該頂から 7 5 psi の 圧力における前配触媒ペットに通過させ、 この間に該エタノールを連続的に蒸気相の中で触媒的に酢酸、 アセトアルデヒドおよび CO2 に酸化させた。 反応した財ガス混合物は、 該反応器の底から、 圧力が大圧に下った弁を経て取出した。 この弁は、 前配に下った弁を経て取出した。 この弁は、 前配に下の上方にある該反応器の頂の口に連結された 圧力伝達装置と反応圧力を 7 5 psi に維持する制御 装置とによって制御した。酢酸とアセトアルデヒ

5. 代 理 人

氏名 弁理士(7445) 人 江

・ 兄人 :: (ほか1名)

6. 系付書前の目録

(1) 明 部 本

1通

② 額度調本

1 afi

(3) 委任状及间状女

追つて補充

(1) 優先権証明書及词訳文

各1通

7. 前記以外の代理人

住 所 東京都千代田区設が関3丁目2番5号 設が関ビル32階 〒100 設が関ビル内郵便局 私海箱第49号 人 红・萩 野 特 杵 事 務 所 iuk (381)9601((C)

氏名 弁理士(7387) 核野

---ト-は飛れ出るガス焼を凝縮器の中で O C に冷却するととによつて液相に凝縮させた。

窒素、酸素およびエタノールの供給速度は失々591,157,および92 mmol√hr また酢飯、アセトアルデヒドおよびCO₂ の産出速度は、失々71,27,および36.5 mmol√hrであつた。

特許出額人 ナンヨナル ディスティラース アンド ケミカル コーポレーション

代理人 弁理士 入江 晃介 (外1名)

手 続 補 正 書

昭和50年8月8日

特許庁長官 斎 藤 英 雄 殿

1. 事件の表示

昭和50年特許顯第30272号

2. 発明の名称

ンリカのキセログルを支持体とする触媒及びその調整方法

: 3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

名 称 ナンヨナル デイステイラーズ アンド ケミカル コーポレーション

4. 代 理·人

住 所 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 震が関ビル32階 〒100 霞が限ビル内郵便局 私書箱第49号 入 江 ・ 获 野 特 許 事 務 所 血紙 (581)9501代)

氏名 弁理士(7445) 入江

・ 是((ほか1名)

5. 補正命令の日付

自 発

6. 補正の対象

願書、出願人の住所及び代表者の欄、委任状及び同訳文

7. 補正の円容 別紙のとおり



優先権主張 国名 出願日 アメリカ合衆国 1974年3月14日

出顧番号 451, 259

顧(特許法第38象ただしむ) の規定による特許出願)

昭和50年3月14日

(2,000円)

特許庁長官

1. 発明の名称

テョウセイオウ オウ シリカのキセロゲルを支持体とする触媒及びその調整方法

2. 特許請求の範囲に記載された発明の数

発·明

住 所 アメリカ合衆国 45215 オハイオ, ヨミング ウエスト シャーロット アヴエニユー 58

氏 名 オービル デアシイ フランプトン

国 箱 アメリカ合衆国

特許出願人

住 所 アメリカ合衆国 10016 ニューョーク州, ニューヨーク , パーク・アヴェニュー 99

ナショナル デイステイラーズ アンド ケミカル

クリフオード イー・ オマン 代表者

国 籍 アメリカ合衆国 5. 代.理 ٨

住 所 東京都千代田区館が関る丁目2番5号 電が関ビルる2階 〒100 霞が関ビル内郵便局 私番箱第49号入 江 ・ 萩 野 特 許 事 務 所 では、981)9601 代

氏名 弁理士(7445) 入 江

(ほか1名)

6. 添付書類の目録

(1) 劈

1通

(2) 願書副本

1通

(3) 委任状及同款文

追つて補充・

(4) 優先權証明書及同訳文

7. 前記以外の代理人

住 所

東京都千代田区館が関3丁目2番5号 額が関ビル32階 〒100 霞が関ビル内郵便局 私書箱第49号 入 江 · 荻 野 特 許 事 務 所 電話 (581)9601 代)

氏 名 弁理士(7387) 萩



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☑ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.